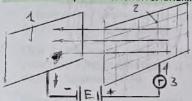
Тема: Фотоэлектронные приборы.

- ① Фотоэлектронные явления.
- 2 Законы фотоэффекта
- 4. Фотоэлементы внешним фотоэффектом.
- 3. Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом. Фоторезисторы.
- 5. Солнечные фотоэлементы., фотодиоды, фототранзисторы.
- 1. Открытие явления фотоэффекта и его первое практическое применение принадлежит А. Г. Столетову. Прибор, на котором он производил свои опыты, состоял из хорошо отполированной цинковой пластинки1, соединённой с отрицательным полюсом батареи, и метаплической сетки2, помещённой вблизи пластинки и соединённой через чувствительный гальванометр 3 с положительным полюсом батареи.



- 1-HUHK MARCT (POTOKATOR)
- 2- METAL CETEA (AMOIL)
- 3-43M TIPY SEP (TALBBAHOMETE)

При сильном освещении цинковой пластинки гальванометр показывал наличие тока в цепи, несмотря на то, что м/д сеткой и пластинкой имелся воздушный зазор. Это происходило потому, что падающие на цинковую пластинку лучи отдавали свою энергию электронам, отчего скорость их движения увеличивалась, и они вылетали из металла наружу. Год действием напряжения, приложенного извне между сплошной цинковой пластинкой — фотокатодом и сетчатым электродом — анодом, вылетевшие из металла электроны двигались к аноду, и гальванометр регистрировал в цепи наличие эл.тока (фототока). Это явление в 1938 году получило название фотоэффекта.

2. Закон фотоэффекта это величина фототока кетерая прямо пропорциональна лучистому потоку, падающему на поверхность фотокатода.

 $1 = s \Phi$, где 1Φ фототок, мкА; Φ — световой поток, падающий на фотокатод, лм; s — коэффициент пропорциональности, называемый чувствительностью фотоэлемента, мкА / лм.

В дальнейшем было установлено, что максимальная энергия фотоэлектронов возрастает линейно с частотой падающего света. Это второй закон фотоэффекта или закон Эйнштейна. Как известно, энергия кванта W =h v , где h — постоянная Планка; v — частота эл.магнитного излучения.

Эта энергия при поглощении её электроном расходуется на совершение работы выхода е $\frac{\Psi}{}$ и на сообщение электрону начальной скорости V_{Φ} .

$$W = h v = e + m_0 V_0^2 / 2$$
, где m_ -- масса электрона.

Частота света $\sqrt[4]{\underline{\mathbb{L}}^n}$ при которой энергия фотоэлектронов, вылетающих с поверхности металла, равна нулю (V=0) соответствует $\sqrt[4]{\underline{\mathbb{L}}^n}$ е $\frac{\sqrt[4]{n}}{n}$.

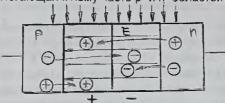
Лучистый поток с частотой $\sqrt{<}\sqrt{\frac{1}{2}}$ каким бы он сильным не был, не вызывает фотоэмиссии электронов, так как энергия кванта в этом случае недостаточна для совершения работы выхода электрона, т.е. е $\frac{\Psi}{>}$ h v. По этому частота $\sqrt{\frac{1}{2}}$ была названа к р и т и ч е с к о й частотой, или «красной границей» фотоэффекта.

Критическая длина волны $\frac{\lambda_{KP}}{\Delta_{CP}} = c / \sqrt{\frac{1}{N_{CP}}}$ где с – скорость распространения эл. магнитных волн (c = 3 10 м/c).

3 Внутренний фотоэффект. Явлением фотопроводимости называется увеличение электропроводности п/проводника под воздействием эл.магнитного излучения.

При освещении электронно-дырочного перехода и примыкающих к нему участков п/проводников м/д ними возникает э.д.с.. Этот эффект называется фотогальваническим.

Рассмотрим р-п структуру, у которой р-п- переход и непосредственно прилегающая к нему часть р- и n- областей подвергаются действию света.



Поток падающих на п/проводник фотонов создает в нем некоторое кол-во подвижных носителей зарядов — электронов и дырок. Часть из них диффундируя к переходу, достигает его границы, не успев рекомбинировать. На границе электронно-дырочные пары разделяются эл.полем перехода. Неосновные носители, для которых поле р-п- перехода является ускоряющим, выбрасываются этим полем за переход: дырки в р-, а электроны в п- область. Основные носители зарядов задерживаются полем перехода в своей области. В результате происходит накопление некомпенсированных зарядов и на р-п-переходе создаётся добавочная разность потенциалов, называемая фотоэлектродвижущей силой (фото э.д.с.)

Величина фото э.д.с. зависит от интенсивности светового потока и обычно составляет десятые доли вольта. Если цепь р—n –структуры при этом

di

замкнута, то в ней под действием фото э.д.с. создаётся электрический ток, сила которого зависит от величины светового потока и сопротивления нагрузки.

фоторезисторы изготавливают на основе сульфида кадмия, селенида кадмия, сернистого свинца. Конструктивно светочувствительные элементы помещаются в пластмассовый или металлический корпус, а в отдельных случаях без корпуса.

и сопротивлением нагрузки. Свет последовательно с источником напряжения

R_H

241

Если фоторезистор находится в темноте, то через него течёт т ё м н ы й ток

 $\underline{T_1} = E / R_{\underline{T}} + R_{\underline{H}}$, где E -э.д.с. источника питания; $R_{\underline{T}} -$ величина эл.сопротивления фоторезистора в темноте, называемая т е м н о в ы м сопротивлением; $R_{\underline{H}}$ -- сопротивление нагрузки.

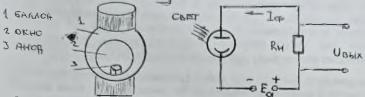
При освещении фоторезистора энергия фотонов расходуется на перевод электронов в зону проводимости. Количество свободных эл-дывочных пар возрастеся, сопротивление фоторезистора падает и через него течёт с в е т о в о й ток.

О в о и в о и в о и в о и в о и в о и в о и в о и в о и в о и в

Когда лучистый поток мал, первичный фототок изменяется прямо пропорционально величине лучистого потока, падающего на фоторезистор. По мере возрастания лучистого потока увеличивается число электронов проводимости, они двигаясь внутри вещества и сталкиваясь с атомами, ионизируют их и создают дополнительный поток эл. зарядов получившего название в т о р и ч н о г о фототока проводимости. Увеличение числа ионизированных атомов тормозит движение электронов проводимости. В результать этого изменения фототока запаздывают во времени относительно светового потока.

Фотоэлементами с внешним фотоэффектом называются электронные приборы, работа которых основана на явлении фотоэлектронной эмиссии с катода. Конструктивно представляет собой стеклянный баллон внутри которого помещены фотокатод и анод. Внутренняя поверхность баллона 1 покрывается тонким слоем металла (обычно щелочноземельного), который занимает примерно 50% всей внутренней поверхности баллона. Этот слой

чвляется фотокатодом. Против катода оставляют прозрачный участок стекла экно2, чтобы через него на катод мог падать световой поток. Аноду 3 придают форму рамки и располагают его так, чтобы он не препятствовал попаданию света на катод.



В схеме включения в цепи анода находится источник постоянного напряжения $E_{\mathbf{G}}$ (150... 200В) и сопротивление нагрузки $R_{\mathbf{H}}$. При освещении фотоэлемента его катод начинает эмитировать электроны и в анодной цепи возникает фототок $I_{\mathbf{P}}$, величина которого пропорциональна интенсивности светового потока Φ . $I = s \Phi$.

При изменении величины светового потока пропорционально изменяется и фототок, и величина выходного напряжения

 $V_{B} = V_{B} = S_{B} \Phi$ воспроизводит изменения светового потока. Таким образом, в фотоэлементе осуществляется управление выходным напряжением с помощью света.

Важнейшими характеристиками фотоэлементов являются:

- 1. Световая $\widehat{\mathbb{J}_{\underline{\Phi}}} = f(\Phi)$ при $U_{\underline{\Phi}} = \text{const}$, зависимость величины фототска от величины светового потока, падающего на катод при постоянном спектральном составе света и неизменной величине анодного напряжения.
- 2. Вольт амперная $\underline{\mathsf{I}_{\mathbf{Q}^{\flat}}} = \underline{\mathsf{\Psi}}\left(\mathsf{U}_{\mathbf{Q}}\right)$ при Φ = const, зависимость фототока от величины приложенного к фотоэлементу напряжения $\underline{\mathsf{U}_{\mathbf{Q}}}$ при постоянном световом потоке.
- 3. Спектральная, выражающая зависимость чувствительности фотоэлемента к световый потокам разной длины волны.
- ботодиод представляет собой п/проводниковый диод, обратный ток которого зависит от освещённости р-п-перехода. Фотодиод более чувствителен по сравнению с фотоэлементами и фоторезисторами.

 Образованием по сравнению с фотоэлементами и фоторезисторами.

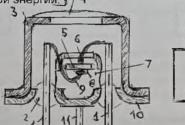
 Образованием по сравнению с фотоэлементами и фоторезисторами.
 Образованием по сравнению с фотоэлементами и фоторезисторами.
 Образованием по сравнением по сравнением

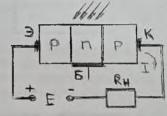
Схема включения фотодиода такова, напряжение источника питания приложено к фотодиоду в обратном направлении. Когда диод не освещён в цели проходит небольшой обратный (темновой) ток.

При освещении фотодиода появляется дополнительное число электронов и дырок, вследствие чего увеличивается переход неосновных носителей заряда: электронов из р- области в п-область и дырок в обратном направлении. Это приводит к увеличению тока в цепи. При правильно подобранном сопротивлении нагрузки $R_{
m H}$ и напряжения источника питания Е этот ток будет зависеть только от освещённости прибора, а падение напряжения на сопротивлении нагрузки будет как полезный сигнал, воздействующий на другие эл-ты схемы.

Фототранзистор представляет собой трёхслойный п/проводниковый прибор с двумя р-п -переходами, обладающий свойством усиления фототока при воздействии лучистой энергии.

- RPOBOR MUKH
- hi3GLATOPIN
- KODITYC
- 4 OFBERCTIVE BAILD CTERROOF
- 5 TERMAH MAACTUHA
- KILLETA MOBERHATERS
- PHUNTEP
- 9 BINBONA
- 10 HOIGKA
- 11 SASOBBUT BBIBOA





Прибор состоит из германиевой пластины5, в которую с обеих сторон соосно влаяны жавески индия, образующие коллектор6 и эмиттер 8. Пластина германия припаяна оловянным кольцом к кристаллодержателю7, который, в свою очередь приварен к ножке10. Коллектор и эмиттер при помощи тонких выводов 9 соединены с проводниками 1, изолированными от ножки стеклянными изоляторами2. Базовый вывод 11 приварен к ножке. Весь фототранзистор помещён в герметичный корпус 3, в котором имеется круглое отверстие закрытое стеклом4.

Схема включения приведена на рис. При таком включении вывод базы фототранзистора остаётся свободным, т.е. ток базы 🛚 🕫 = 0. При освещении о базы в ней появляются свободные электроны и дырки. Для базы фототранзистора типа р-n-р-перехода дырки являются неосновными носителями зарядов. Поэтому они втягиваются полем коллекторного перехода в коллектор, увеличивая ток в его цепи. Оставшиеся в базе основные носители заряда -электроны- создают пространственный заряд, снижающий высоту барьера эмиттерного перехода. При этом облегчается переход дырок из эмиттера в базу, а затем в коллектор, что приводит к ещё большему росту коллекторного тока, проходящего через нагрузочное сопротивление. Таким образом даже при малом световом потоке, падающем на базу, ток коллектора оказывается достаточно большим, свидетельствует о достаточно высокой чувствительности фототранзистора.